PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01081336 A

(43) Date of publication of application: 27 . 03 . 89

(51) Int. CI

H01L 21/78 H01L 21/02 H01L 21/52

(21) Application number: 62240012

(22) Date of filing: 24 . 09 . 87

(71) Applicant:

NEC CORP

(72) Inventor:

TAKAHASHI SATOSHI MATSUKURA TAKUMI

(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

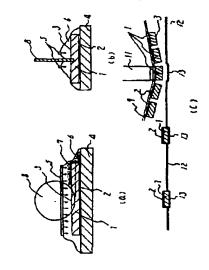
(57) Abstract:

PURPOSE: To eliminate the contaminant on the face of a pattern at the stage of dicing and to complete mounting on an island in a short time by including a step of cutting a semiconductor wafer from its rear side with a pattern forming face disposed at its lower side and a pellet dividing step of adhering the pattern forming face on a sheet to elongate it.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 is attracted and fixed at its pattern face 2 to an attracting table 4, and diced by a cutting grindstone 8 rotating at a high speed from its rear face 3. In this case, cooling water 6 is injected from an injection nozzle 5 to wash cutting chips 7 generated at the time of cutting. Then, the diced wafer 1 is processed through various steps of adhering it with a sheet, enlarging the sheet by braking, and pellets 10 are adhered and arrayed at an equal interval on the sheet 9 with their rear faces 3 directed upward and with their pattern faces 2 directed downward. The pellets 10 are pressed on the islands 13 of a lead frame 12 disposed directly under a mounting arm 11 from above the sheet 9, and sequentially mounted

rapidly

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio



9日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-81336

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和64年(1989) 3月27日

H 01 L 21/78 21/02

21/52

21/78

Q-8831-5F Z-7454-5F

F-8728-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁) X-8831-5F

の発明の名称

半導体装置の製造方法

②特 願 昭62-240012

❷出. 願 昭62(1987)9月24日

砂発 明 者 髙 橋

朏 巧 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

倉 ⑫発 明 者 松

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 東京都港区芝5丁目33番1号

人 日本電気株式会社 の出 頣 砂代 理

弁理士 内原 晋

吅 44

発明の名称

半導体装置の製造方法。

特許請求の範囲

半導体ウェハーをパターン形成面を下側にして 裏面側から切削する半導体ウェハーのダイシング 工程と、前記ダイシング工程終了後の半導体ウェ ハーをバターン形成面をシート上に貼付して引伸 ばす半導体ウェハーのペレット分割工程と、前記 シート上にパターン形成面をそれぞれ貼付して配 別されるペレットをシート裏面上から押圧してり ード・フレームのアイランド上に順次載置するペ レットのマウント工程とを含むことを特徴とする 半導体装置の製造方法。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置の製造方法に関し、特に半

導体ペレットの切出しからリードフレーム上にマ ウントするまでの一連工程の改良に関する。

〔従来の技術〕

第2図(a)~(c)は従来の半導体ウェハー をダイシングしリード・フレーム上にペレット・ マウントするまでの工程順序図を示すものであ る。すなわち半導体ウェハー1はパターン面2を 上側にして裏面3を吸着テーブル4上にまず吸 固定され、ついで、噴射ノズルらから噴射される 冷却水6で切削粉7を洗い流しながら高速回転の 切削用5トイシ8によってパターン面2側から切 込まれ〔第2因(a)参照〕、つぎに吸着テープ ル4上から移されシート上に裏面3を下側にして 貼付される。ここで、シート上からローラーでブ レイキングが施されシート拡大が行われることに よって個々のペレット10に分割される〔第2図 (b) 参照]。その後、シート9上にパターン面 2を上側に向け等間隔に貼付られたペレット10 は一つ一つマウントアーム11によって吸い取ら れ選ばれてリード・フレーム12のアイランド 13上にマウントされる(第2図(c)参照)。 〔発明が解決しようとする問題点〕

本発明の目的は、上記の状況に鑑み、ダイシング段階においてパターン面を汚染することなく且つ短時間でアイランド上にマウントを完了し得る半導体ペレットの切出しおよびマウント工程を備

えた半導体装置の製造方法を提供することである。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明によれば、半導体装置の製造方法は、半導体ウェハーをパターン形成面を下側にしてグロットの切削する半導体ウェハーのダイシング工程終了後の半導体ウェハーをシート上に貼付して引伸に対するペレットをシート裏面上から押圧してリートで、フレームのアイランド上に烟次載置するペレットのマウント工程とを含む。

〔実施例〕

以下図面を参照して本発明を詳細に説明する。 第1図(a)~(c)は、本発明の一実施例を 示す半導体ペレットの切出しからマウントまでの 工程順序図である。本実施例によれば、半導体ウェハー1はパターン面2を吸着テーブル4上に吸 着固定させ、裏面3側から高速回転する切削用ト

〔発明の効果〕

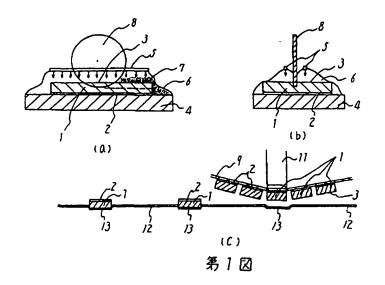
以上詳細に説明したように、本発明によれば半 導体ウェハーはパターン面が形成されていない裏 面からダイシングされるので、ペレットのパター ン面への切削粉による汚染問題は解決され、また マウント段階では、シート上のペレットをマウン トアームで吸上げ移動することなくシート上から 直接アイランド上に押出してパターン面を常に保護した状態で速やかにマウントすることができるので、作業時間を大幅に短額すると共に製造・歩留りの改善に大きな効果をあげることができる。

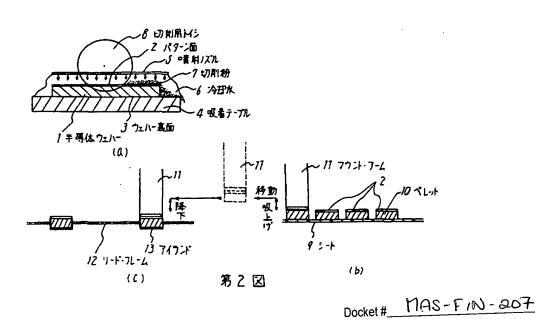
図面の簡単な説明

第1図(a)~(c)は本発明の一実施例を示す半導体ペレットの切出しからマウントまでの工程順序図、第2図(a)~(c)は従来の半導体ウェハーをダイシングしリード・フレーム上にペレット・マウントするまでの工程順序図である。

1 … 半導体ウェハー、 2 … パターン面、 3 … ウェハー裏面、 4 … 吸着テーブル、 5 … 噴射ノズル、 6 … 冷却水、 7 … 切削粉、 8 … 切削用トイシ、 9 … シート、 1 0 … ペレット、 1 1 … マウントアーム、 1 2 … リード・フレーム、 1 3 … アイランド、

代理人 弁理士 内 原 習





Applicant: J. Hogeol ed al.

Lerner and Greenberg, P.A.

Lerner and Greenberg, P.A.
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101